**Dokumentation der Qualitätskontrolle**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Betreiber:  | Kit:  | Hersteller: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prüfmethode: System 1:  System 2:  | Prüfung nach Herstellerangabe 🞎alternative QK-Methode 🞎 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Berechnungsformel:System 1: $\frac{Akt. Front}{Akt. Front+Akt. Start}x 100=\% TcO4$ System 2: $\frac{Akt. Start}{Akt Start+Akt Front}x 100=\% Tc-Kolloid$gesamt: $100\%-\% Tco4-\% Tc-Kolloid=\% Tc-XXX$ | Referenzwert der radiochemischen Reinheit: **≥ %** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum | Kit Ch.-Nr. | Zeitpunkt desAnsatzes | Methode | Fraktion A | Fraktion B | Ergebnis | Signum |
| System 1 bzw. 2 | Gesamt % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |

erstellt am: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ freigegeben von: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ gültig ab: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Blatt-Nr: \_\_\_\_